## ドライレーザーピーニング効果に及ぼすフェムト-ピコ秒領域でのパルス幅依存性

 $\label{lem:condition} \textbf{Dependence of pulse duration on dry laser peening effects in the femtosecond-to-picosecond regime}$ 

阪大院工<sup>1</sup>, 東大院工<sup>2</sup>, ○(M2)西端 樹<sup>1</sup>, (M1)吉田 雅幸<sup>1</sup>, 伊藤 佑介<sup>2</sup>,

杉田 直彦<sup>2</sup>, 廣瀬 明夫<sup>1</sup>, 佐野 智一<sup>1</sup>

Osaka Univ. 1, Tokyo Univ. 2, o(M2)Itsuki Nishibata 1, (M1)Masayuki Yoshida 1, Yusuke Ito 2,

Naohiko Sugita<sup>2</sup>, Akio Hirose<sup>1</sup>, Tomokazu Sano<sup>1</sup>

E-mail: i.nishibata@mapse.eng.osaka-u.ac.jp

超短パルスレーザー加工は熱影響を抑制できることから精密加工に利用されている。アブレーション閾値は、数百フェムト秒で数 J/cm²のフルエンスであるが、昨今ではその十倍以上のフルエンスでの加工が可能である。このようなフルエンスでは、レーザー強度が大気の絶縁破壊閾値を超え、レーザー集光過程で非線形光学現象が無視できなくなり、加工精度に影響することが予測される。そのため、大気の絶縁破壊閾値を超えるレーザー強度を用いて、ドライレーザーピーニング効果に及ぼすフェムト-ピコ秒領域でのパルス幅依存性を明らかにすることを目的とする。

ドライレーザーピーニング加工 <sup>1)</sup>は、アブレーション閾値の数倍以上での加工が効果的な傾向にある。エネルギーを 0.95 mJ に固定し、パルス幅を変化させた。ピーニング効果の一つである圧縮残留応力付与量を Fig. 1(a)に示す。パルス幅 1 ps において最表層の圧縮残留応力値、付与深さともに最大値を取る。Fig. 1(b)に焦点位置周辺でのレーザー照射領域半径の推移を示す。パルス幅が短い条件ほど、集光径が大きくピーニング効果が低下する。レーザー強度が高くなり、非線形現象が顕著になるためと考えられる。一方、パルス幅が長い条件では熱影響が増加し、ピーニング効果が低下すると考えられる。以上より、大気の絶縁破壊閾値を超えるレーザー強度を用いたドライレーザーピーニング加工では、非線形光学現象、熱影響により最適なパルス幅が存在する。

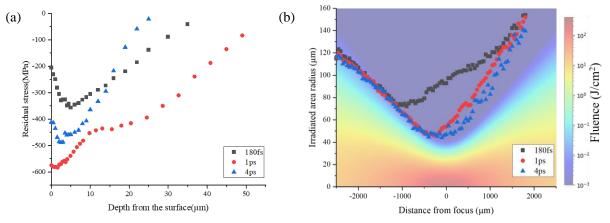


Fig. 1 (a) Depth profile of the residual stress at each pulse width. (b) Laser focusing distribution and irradiation area radius around the focal position at each pulse width.

参考文献:1) Sano et al, J. Laser Appl. 29, 012005 (2017).

謝辞:本研究は文部科学省光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP) JPMXS0118068348, 科研費(20H02048, 19K22061)の助成を受けたものである.